

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-309976

(P2004-309976A)

(43) 公開日 平成16年11月4日(2004.11.4)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	F I	テーマコード (参考)
<b>G03F 7/004</b>	G03F 7/004 501	2H025
<b>G03F 7/00</b>	G03F 7/004 505	2H096
<b>G03F 7/029</b>	G03F 7/00 503	
<b>G03F 7/11</b>	G03F 7/029	
	G03F 7/11 501	

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 38 頁)

(21) 出願番号	特願2003-106677 (P2003-106677)	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社
(22) 出願日	平成15年4月10日 (2003. 4. 10)		神奈川県南足柄市中沼210番地
		(74) 代理人	100105647 弁理士 小栗 昌平
		(74) 代理人	100105474 弁理士 本多 弘徳
		(74) 代理人	100108589 弁理士 市川 利光
		(74) 代理人	100115107 弁理士 高松 猛
		(74) 代理人	100090343 弁理士 濱田 百合子

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性組成物及びそれを用いた平版印刷版原版

## (57) 【要約】

【課題】高感度で且つ保存安定性（生保存性）が良好であり、ネガ型平版印刷版原版の感光層として有用な感光性組成物、並びに、赤外線レーザによる高感度な記録が可能であり、保存安定性（生保存性）及び耐刷性に優れたネガ型平版印刷版原版を提供する。

【解決手段】赤外線吸収剤、ポレート化合物、重合性化合物、バインダーポリマー、及び、重量平均分子量が3000以下であり、且つカルボン酸基を少なくとも1つ有する化合物を含有することを特徴とする感光性組成物、並びに、前記感光性組成物を感光層に含む平版印刷版原版である。

【選択図】 なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

赤外線吸収剤、ポレート化合物、重合性化合物、バインダーポリマー、及び、重量平均分子量が 3000 以下であり、且つカルボン酸基を少なくとも 1 つ有する化合物を含有することを特徴とする感光性組成物。

## 【請求項 2】

前記カルボン酸基含有化合物がカルボン酸基を 2 つ以上有するか、または、カルボン酸基以外の酸基を少なくとも 1 つ有することを特徴とする請求項 1 に記載の感光性組成物。

## 【請求項 3】

支持体上に、感光層と、保護層と、を順次積層してなる平版印刷版原版であって、前記感光層が請求項 1 又は 2 に記載の感光性組成物を含むことを特徴とする平版印刷版原版。 10

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、感光性組成物及びそれを用いた平版印刷版原版に関し、より詳細には、ネガ型平版印刷版原版の感光層として有用な感光性組成物、及び該感光性組成物を用いたネガ型平版印刷版原版に関する。

## 【0002】

## 【従来技術】

従来、平版印刷版原版としては親水性支持体上に親油性の感光性樹脂層を設けた構成を有するものが広く用いられている。その製版方法として、通常は、リスフィルムを介してマスク露光（面露光）後、非画像部を溶解除去することにより所望の印刷版を得る方法が用いられていた。 20

近年、画像情報をコンピューターを用いて電子的に処理、蓄積、出力する、デジタル化技術が広く普及してきている。そして、その様なデジタル化技術に対応した新しい画像出力方式が種々実用されるようになってきた。その結果、レーザー光のような指向性の高い光をデジタル化された画像情報に従って走査し、リスフィルムを介すること無く、直接印刷版を製造するコンピューター トゥ プレート（CTP）技術が切望されており、これに対応した平版印刷版原版を得ることが重要な技術課題となっている。

## 【0003】

このような走査露光可能な平版印刷版原版としては、親水性支持体上にレーザー露光によりラジカルやブロンステッド酸などの活性種を発生しうる感光性化合物を含有した親油性感光性樹脂層（以下、単に「感光層」ともいう）を設けた構成が提案され、既に上市されている。この平版印刷版原版をデジタル情報に基づきレーザー走査露光し活性種を発生させ、その作用によって感光層に物理的、或いは化学的な変化を起し不溶化させ、引き続き現像処理することによってネガ型の平版印刷版を得ることができる。 30

## 【0004】

ネガ型平版印刷版原版としては、親水性支持体上に、感光スピードに優れる光重合開始剤、付加重合可能なエチレン性不飽和化合物、及びアルカリ現像液に可溶性バインダーポリマーを含有する光重合型の感光層と、必要に応じて酸素遮断性の保護層とを設けたものが知られている。かかる平版印刷版原版は、生産性に優れ、更に現像処理が簡便であり、解像度や着肉性もよいといった利点から、望ましい印刷性能を有したものである。 40

例えば、特許文献 1（国際公開第 00/48836 号パンフレット）には、ポリカルボン酸を有する組成物、及びそれを適用した印刷版原版が開示されており、活性ハロゲン化合物が重合開始剤として用いられている。しかし、活性ハロゲン化合物は印刷版原版製造時、特に基板に Al を使用した場合には金属による接触還元を受けやすく、接触還元を受けた活性ハロゲン化合物は分解して活性ラジカルを発生させ、重合を開始してしまうため、非画像部の残色を引き起こしやすいという問題があった。

## 【0005】

一方、特許文献 2（特開 2002-90989 号公報）及び特許文献 3（特開 2002- 50

23361号公報)には、ポレート化合物を用いた平板印刷版の例が開示されている。これらの平板印刷版は、非常に高感度なものの、保存安定性は十分ではなく、更なる改良が望まれていた。

【0006】

【特許文献1】

国際公開第00/48836号パンフレット

【特許文献2】

特開2002-90989号公報

【特許文献3】

特開2002-23361号公報

10

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記従来における問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。

即ち、本発明の第1の目的は、高感度で且つ保存安定性(生保存性)が良好であり、ネガ型平版印刷版原版の感光層として有用な感光性組成物を提供することにある。

本発明の第2の目的は、赤外線レーザーによる高感度な記録が可能であり、保存安定性(生保存性)及び耐刷性に優れたネガ型平版印刷版原版を提供することにある。

【0008】

【課題を解決する為の手段】

上記課題を解決するための手段は以下の通りである。

20

即ち、本発明の感光性組成物は、赤外線吸収剤、ポレート化合物、重合性化合物、バインダーポリマー、及び、重量平均分子量が3000以下であり、且つカルボン酸基を少なくとも一つ有する化合物(以下、単に「カルボン酸化合物」と称する場合がある。)を含有することを特徴とする。

前記カルボン酸基含有化合物は、カルボン酸基を2つ以上有するか、または、カルボン酸基以外の酸基を少なくとも一つ有することが好ましい。

また、本発明の平版印刷版原版は、支持体上に、感光層と、保護層と、を順次積層してなる平版印刷版原版であって、前記感光層が本発明の感光性組成物を含むことを特徴とする。

ここで、「順次積層する」とは、支持体上に、感光層、及び保護層がこの順に設けられることを指し、目的に応じて設けられる他の層(例えば、中間層、バックコート層、等)の存在を否定するものではない。

30

【0009】

本発明の作用は明確ではないが以下のように推測される。

即ち、本発明におけるカルボン酸化合物は、アルカリ可溶性に優れるとともに、経時によるアルカリ可溶性に変化がなく、生保存性を改良するものと推測される。このカルボン酸化合物をポレート化合物と併用することで、感度と保存安定性の両立が可能となったものと考えられる。また、このような感光性組成物を感光層に用いた平版印刷版原版は、未露光感材を経時保存した後であっても、高感度な記録、非画像部の残膜発生抑制、及び画像部の耐刷性の総てにおいて優れた効果を発揮しうるものと考えられる。

40

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

[感光性組成物]

本発明の感光性組成物は、赤外線吸収剤、ポレート化合物、重合性化合物、バインダーポリマー、及び、重量平均分子量が3000以下であり、且つカルボン酸基を少なくとも一つ有する化合物(カルボン酸化合物)を含有することを特徴とする。

以下、感光性組成物に含有される各成分について順次説明する。

【0011】

(カルボン酸化合物)

50

本発明に係るカルボン酸化合物は、重量平均分子量が3000以下であり、且つカルボン酸基を少なくとも1つ有する化合物である。このような化合物としては、例えば、置換基を有していてもよい脂肪族カルボン酸、置換基を有していてもよい芳香族カルボン酸、及び、置換基を有していてもよい複素環に直接連結したカルボン酸、等の化合物から選択することができる。これらの中でも、フタル酸誘導体、トリメリット酸誘導体、ピロメリット酸誘導体、コハク酸誘導体、安息香酸誘導体、及び、グリシン誘導体、等が好適に挙げられる。

本発明に係るカルボン酸化合物は、好ましくはカルボン酸基を2つ以上有するか、または、カルボン酸基以外の酸基を少なくとも1つ有する。ここで、カルボン酸基以外の酸基としては、スルホン酸、ホスホン酸、ホスフィン酸、フェノールなどが挙げられる。

10

## 【0012】

カルボン酸化合物の重量平均分子量は3000以下であることが必要であり、60~2000が好ましく、100~1500がより好ましい。分子量が3000を越えると、カルボン酸化合物が支持体に吸着する場合がある。

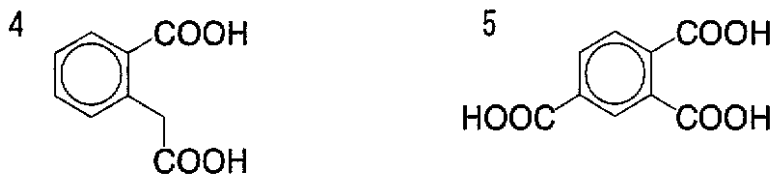
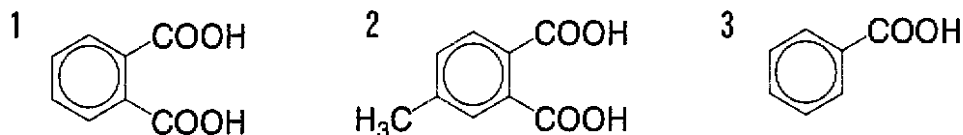
## 【0013】

以下に、本発明に好適に用いられるカルボン酸化合物の具体例(化合物No. 1~No. 21)を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

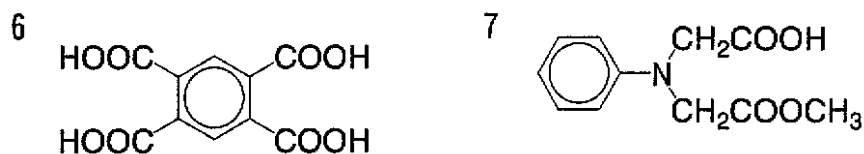
## 【0014】

## 【化1】

20



30

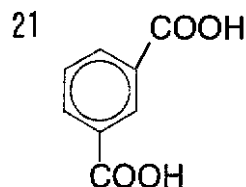
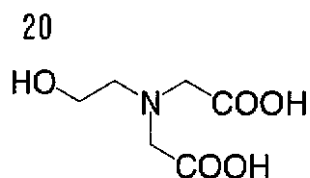
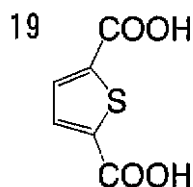
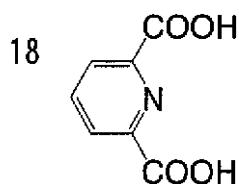
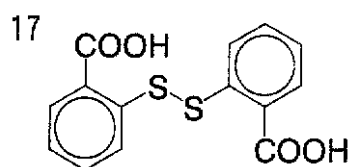
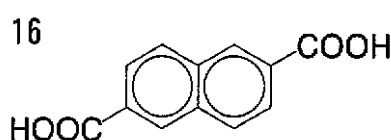
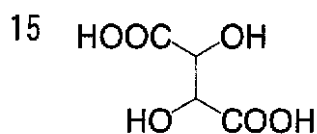
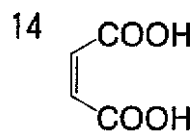
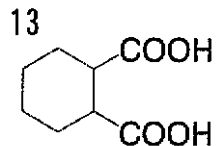
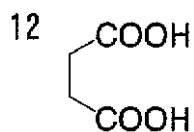
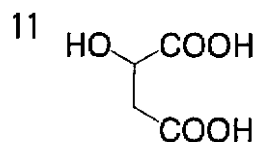
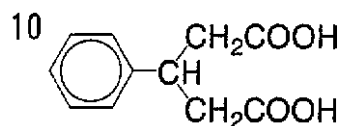


40



## 【0015】

## 【化2】



10

20

30

40

## 【0016】

本発明の感光性組成物中、カルボン酸化合物の含有量としては、全固形分中、0.5質量%～30質量%が好ましく、2質量%～20質量%がより好ましい。また、カルボン酸化合物は1種単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

## 【0017】

(ボレート化合物(重合開始剤))

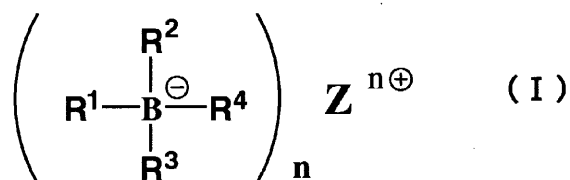
本発明の感光性組成物には、重合開始剤としてボレート化合物を必須成分として含有する。

本発明におけるボレート化合物は従来公知のものを制限なく用いることができる。例としては、特開昭62-143044号公報、特開昭62-150242号公報、特開平5-5988号公報、特開平5-197069号公報等に記載のものが挙げられる。

また、下記一般式(I)で表される化合物を用いることもできる。

## 【0018】

【化3】



## 【0019】

式中、 $\text{R}^1$ 、 $\text{R}^2$ 、 $\text{R}^3$  および  $\text{R}^4$  はそれぞれ独立に有機基を表す。但し、 $\text{R}^1$ 、 $\text{R}^2$ 、 $\text{R}^3$  および  $\text{R}^4$  のうちの少なくとも1つは、アルキル基である。 $\text{Z}^{n+}$  は  $n$  価のカチオンを表し、 $n$  は1～6の整数を表す。

## 【0020】

一般式(I)において、 $\text{R}^1$ 、 $\text{R}^2$ 、 $\text{R}^3$  および  $\text{R}^4$  の例としては、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基および置換アルキニル基、ヘテロ環基が挙げられる。但し、 $\text{R}^1$ 、 $\text{R}^2$ 、 $\text{R}^3$  および  $\text{R}^4$  のうちの少なくとも1つは置換または非置換のアルキル基である。

## 【0021】

以下に一般式(I)で表される化合物の好ましい具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 【0022】

## 【表1】

	$\text{R}^1$	$\text{R}^2$	$\text{R}^3$	$\text{R}^4$	$\text{Z}^+$
I-1	メシチル	メシチル	フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-2	メシチル	メシチル	フェニル	ブチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-3	プロモ-メシチル	プロモ-メシチル	フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-4	ジクロロ-メシチル	ジクロロ-メシチル	フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-5	ジクロロ-メシチル	ジクロロ-メシチル	フェニル	ブチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-6	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-7	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	フェニル	ブチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-8	メシチル	メシチル	p-フルオロ-フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-9	メシチル	メシチル	p-フルオロ-フェニル	ブチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-10	メシチル	メシチル	m-フルオロ-フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-11	メシチル	メシチル	m-フルオロ-フェニル	ブチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-12	メシチル	メシチル	3,4-ジ-フルオロフェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-13	メシチル	メシチル	3,5-ジ-フルオロフェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-14	メシチル	メシチル	3,5-ビス-(トリフルオロメチル)フェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-15	メシチル	メシチル	3,5-ビス-(トリフルオロメチル)フェニル	ブチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$
I-16	メシチル	メシチル	3-プロモ-5-フルオロフェニル	メチル	$\text{N}(\text{CH}_3)_4$

10

20

30

40

50

【 0 0 2 3 】

【 表 2 】

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z <sup>+</sup>
I-17	メシチル	メシチル	p-クロロ-フェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-18	メシチル	メシチル	p-クロロ-フェニル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-19	メシチル	メシチル	m-クロロ-フェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-20	メシチル	メシチル	m-クロロ-フェニル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-21	メシチル	メシチル	p-ブロモ-フェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-22	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	p-ブロモ-フェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-23	メシチル	メシチル	2,5-ジ-メチル-4- ブロモフェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-24	メシチル	メシチル	メシチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-25	p-クロロ-シュリル	p-クロロ-シュリル	フェニル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-26	p-クロロ-シュリル	p-クロロ-シュリル	ブチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-27	o-トリル	o-トリル	o-トリル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-28	o-トリル	o-トリル	o-トリル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-29	o-メトキシフェニル	o-メトキシフェニル	o-メトキシフェニル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-30	メシチル	メシチル	ブチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-31	メシチル	メシチル	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -SiCH <sub>2</sub> -	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-32	メシチル	メシチル	フェニル	フェニル	N(C <sub>10</sub> H <sub>21</sub> ) <sub>4</sub>
I-33	メシチル	メシチル	フェニル	フェニル	シアニン
I-34	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -SiCH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> - Si-CH <sub>2</sub> -	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>

10

20

30

【 0 0 2 4 】

【 表 3 】

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z <sup>+</sup>
I-35	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -SiCH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-36	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -SiCH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	ベンジルトリメチル -アンモニウム
I-37	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -SiCH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	ベンジルトリエチル -アンモニウム
I-38*	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -Si-CH <sub>2</sub> -	(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -SiCH <sub>2</sub> -	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-39	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-40	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	クロロ-メシチル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-41	ジクロロ-メシチル	ジクロロ-メシチル	ジクロロ-メシチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-42	m-トリル	m-トリル	m-トリル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-43	p-トリル	p-トリル	p-トリル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-44	メシチル	メシチル	o-トリル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-45	メシチル	メシチル	p-ジメチル-アミノフェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-46	メシチル	メシチル	メシチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-47	ジクロロ-メシチル	ジクロロ-メシチル	4'-プロモ-ピフェニル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-48	メシチル	メシチル	9-フェナントリル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-49	メシチル	メシチル	1-ナフチル	メチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-50	メシチル	メシチル	1-ナフチル	ブチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>

\* 化合物 I-38 は、化合物 I-34、テトラメチルアンモニウムメチルトリス(トリメチルシリルメチル)ポレートおよびテトラメチルアンモニウムジメチルビス(トリメチルシリルメチル)ポレートの 3:10:1 の混合物である。

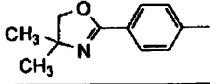
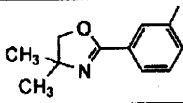
10

20

30

【 0 0 2 5 】

【 表 4 】

	R <sup>2</sup>	R <sup>1</sup> , R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> (同一)	Z <sup>+</sup>
I-51	ブチル	2,5-ジフルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-52	ヘキシル	4-クロロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-53	ヘキシル	3-トリフルオロメチルフェニル	NH <sub>4</sub>
I-54	ブチル	3-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-55	ヘキシル	3-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-56	エチル	3-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-57	エチル	3-フルオロフェニル	N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub>
I-58	ヘキシル	3-フルオロフェニル	QT <sup>+</sup>
I-59	ヘキシル	3-フルオロフェニル	シアニン <sup>+</sup>
I-60	ヘキシル	3,5-ジフルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-61	メチル	2-(トリフルオロメチル)フェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-62	ブチル	2-(トリフルオロメチル)フェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-63	ブチル		N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-64	メチル	4-ブロモフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-65	ヘキシル	3-クロロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-66	ヘキシル	4-ブロモフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-67	ブチル		N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-68	ベンジル	m-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-69	ヘキシル	m-フルオロフェニル	N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub>
I-70	ヘキシル	m-フルオロフェニル	N(C <sub>10</sub> H <sub>21</sub> ) <sub>4</sub>
I-71	ヘキシル	m-フルオロフェニル	ヨードニウム <sup>+</sup>

10

20

30

【 0 0 2 6 】

【 表 5 】

	R <sup>2</sup>	R <sup>1</sup> , R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> (同一)	Z <sup>+</sup>
I-72	ヘキシル	m-フルオロフェニル	ピリリウム <sup>+</sup>
I-73	ヘキシル	m-フルオロフェニル	メチレンブルー-カチオン
I-74	ヘキシル	m-フルオロフェニル	サフラニン-o-カチオン
I-75	ヘキシル	m-フェノキシフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-76	ヘキシル	p-(ジイソプロピルアミノ-スルホニル)フェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-77	ヘキシル	p-(2,6-ジ-第三-ブチル-4-メチルフェノキシ-カルボニル)フェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-78	ヘキシル	p-(ジイソプロピルアミノ-カルボニル)フェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-79	メチル	ジクロロメシチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>

40

【 0 0 2 7 】

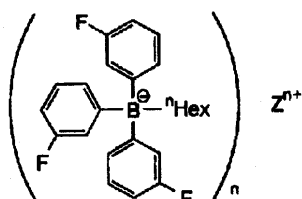
【 表 6 】

	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z <sup>+</sup>
I-80	ブチル	p-プロモフェニル	メシチル	メシチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-81	ブチル	p-フルオロフェニル	メシチル	メシチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-82	p-メチルベンジル	p-クロロフェニル	メシチル	メシチル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-83	ヘキシル	フェニル	o-メチルフェニル	p-クロロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-84	アリル	m-フルオロフェニル	m-フルオロフェニル	m-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-85	p-メチルベンジル	m-フルオロフェニル	m-フルオロフェニル	m-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>
I-86	α-メチルベンジル	m-フルオロフェニル	m-フルオロフェニル	m-フルオロフェニル	N(CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>

10

【 0 0 2 8 】

【 表 7 】



20

	n	Z
I-87	1	Na
I-88	1	
I-89	1	
I-90	1	
I-91	1	
I-92	1	
I-93	1	
I-94	1	P(n-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> ) <sub>4</sub>
I-95	1	SPh <sub>3</sub>
I-96	1	Ph-I-Ph
I-97	2	Cu
I-98	1	Ag
I-99	2	Hg
I-100	2	Pd
I-101	2	Ni

30

40

【 0 0 2 9 】

50

上記一般式 (I) で表されるボレート化合物のうち、m - 位にフッ素置換されたフェニル基を少なくとも1つ含む化合物がより好ましい。

## 【0030】

これらのボレート化合物は、一種のみを添加しても、二種以上を併用してもよい。添加量としては、光重合性感光層の全固形分中、0.1 ~ 30重量%、好ましくは0.5 ~ 25重量%、特に好ましくは1 ~ 20重量%の割合で添加することができる。

## 【0031】

本発明においては、必要によりボレート化合物以外の重合開始剤を併用してもよい。ボレート化合物以外の重合開始剤としてはオニウム塩、ハロメチル基含有化合物、過酸化物、アゾ系重合開始剤、アジド化合物、キノンジアジド等が挙げられるが、保存安定性の面ではオニウム塩、とくにスルホニウム塩が好ましい。 10

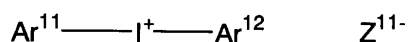
## 【0032】

本発明におけるボレート化合物と併用できるオニウム塩は、具体的には下記一般式 (II) ~ (IV) で表される。

## 【0033】

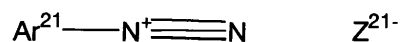
## 【化4】

## 一般式 (II)

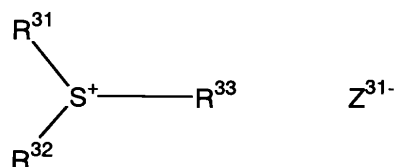


20

## 一般式 (III)



## 一般式 (IV)



30

## 【0034】

一般式 (II) 中、 $\text{Ar}^{11}$  と  $\text{Ar}^{12}$  は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素原子数20個以下のアリアル基を示す。このアリアル基が置換基を有する場合の好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルキル基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、又は炭素原子数12個以下のアリアルオキシ基が挙げられる。 $\text{Z}^{11-}$  はハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、カルボキシレートイオン、及びスルホン酸イオンからなる群より選択される対イオンを表し、好ましくは、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフォスフェートイオン、カルボキシレートイオン、及びアリアルスルホン酸イオンである。 40

## 【0035】

一般式 (III) 中、 $\text{Ar}^{21}$  は、置換基を有していてもよい炭素原子数20個以下のア 50

リアル基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルキル基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、炭素原子数12個以下のアリーロキシ基、炭素原子数12個以下のアルキルアミノ基、炭素原子数12個以下のジアリルアミノ基、炭素原子数12個以下のアリールアミノ基又は、炭素原子数12個以下のジアリールアミノ基が挙げられる。 $Z^{2-}$  は  $Z^{1-}$  と同義の対イオンを表す。

【0036】

一般式(IV)中、 $R^{3-1}$ 、 $R^{3-2}$  及び  $R^{3-3}$  は、それぞれ同じでも異なってもよく、置換基を有していてもよい炭素原子数20個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数12個以下のアルキル基、炭素原子数12個以下のアルコキシ基、又は炭素原子数12個以下のアリーロキシ基が挙げられる。 $Z^{3-}$  は  $Z^{1-}$  と同義の対イオンを表す。

10

【0037】

オニウム塩の具体例としては、特開2001-133969号公報の段落番号[0030]~[0033]に記載されたものを挙げるができる。

【0038】

本発明においてボレート化合物と併用できる重合開始剤としては、上記したものの他、特開2002-148790号公報、特開2002-148790号公報、特開2002-350207号公報、特開2002-6482号公報等に記載の特定の芳香族スルホニウム塩も用いることができる。

【0039】

本発明において用いられる重合開始剤は、極大吸収波長が400nm以下であることが好ましく、さらに360nm以下であることが好ましい。このように吸収波長を紫外線領域にすることにより、平版印刷版原版的取り扱いを白灯下で実施することができる。

20

【0040】

これらの重合開始剤は、感光層塗布液の全固形分に対し0.1~50質量%、好ましくは0.5~30質量%、特に好ましくは1~20質量%の割合で感光層塗布液中に添加することができる。添加量が0.1質量%未満であると感度が低くなる傾向があり、また50質量%を越えると印刷時非画像部に汚れが発生する場合がある。これらの重合開始剤は他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。

【0041】

(赤外線吸収剤)

本発明の感光性組成物には、赤外線吸収剤を用いることが必須である。該赤外線吸収剤は、吸収した赤外線を熱に変換する機能を有している。この際発生した熱により、前述した重合開始剤(ラジカル発生剤)が熱分解し、ラジカルを発生する。本発明において使用される赤外線吸収剤としては、波長760nmから1200nmに吸収極大を有する染料又は顔料であることが好ましい。

30

【0042】

染料としては、市販の染料及び例えば「染料便覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊)等の文献に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノロン染料、アントラキノロン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノイミン染料、メチン染料、シアニン染料、スクワリリウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体等の染料が挙げられる。

40

【0043】

好ましい染料としては、例えば、特開昭58-125246号公報、特開昭59-84356号公報、特開昭59-202829号公報、特開昭60-78787号公報等に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号公報、特開昭58-181690号公報、特開昭58-194595号公報等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号公報、特開昭58-224793号公報、特開昭59-48187号公報、特開昭59-73996号公報、特開昭60-52940号公報、特開昭60-63744号公報等に記載されているナフトキノロン染料、特開昭58-112792号公報等に

50

記載されているスクワリリウム色素、英国特許 4 3 4 , 8 7 5 号明細書に記載のシアニン染料等を挙げるができる。

【 0 0 4 4 】

また、米国特許第 5 , 1 5 6 , 9 3 8 号明細書に記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許第 3 , 8 8 1 , 9 2 4 号明細書に記載の置換されたアリアルベンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭 5 7 - 1 4 2 6 4 5 号公報(米国特許第 4 , 3 2 7 , 1 6 9 号明細書)記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭 5 8 - 1 8 1 0 5 1 号公報、同 5 8 - 2 2 0 1 4 3 号公報、同 5 9 - 4 1 3 6 3 号公報、同 5 9 - 8 4 2 4 8 号公報、同 5 9 - 8 4 2 4 9 号公報、同 5 9 - 1 4 6 0 6 3 号公報、同 5 9 - 1 4 6 0 6 1 号公報に記載されているピリリウム系化合物、特開昭 5 9 - 2 1 6 1 4 6 号公報に記載のシアニン色素、米国特許第 4 , 2 8 3 , 4 7 5 号明細書に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平 5 - 1 3 5 1 4 号公報、同 5 - 1 9 7 0 2 号公報に開示されているピリリウム化合物も好ましく用いられる。また、染料として好ましい別の例として、米国特許第 4 , 7 5 6 , 9 9 3 号明細書中に式 ( I )、( I I ) として記載されている近赤外吸収染料を挙げるができる。

10

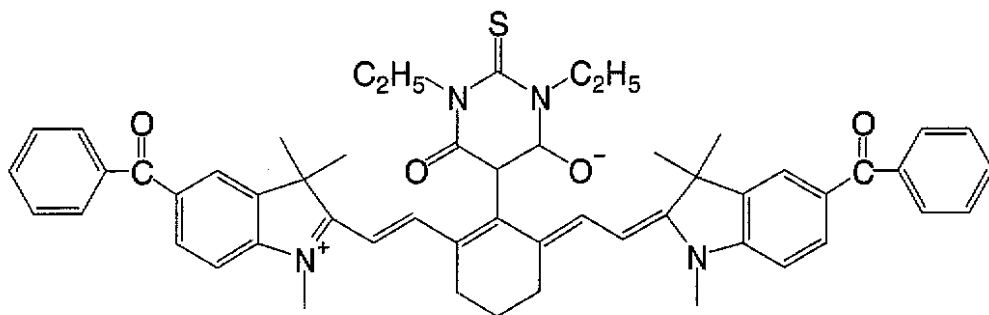
【 0 0 4 5 】

また、本発明の赤外線吸収色素の好ましい他の例としては、以下に例示するような特願 2 0 0 1 - 6 3 2 6 明細書、及び、特開 2 0 0 2 - 2 7 8 0 5 7 号公報に記載の特定インドレニンシアニン色素が挙げられる。

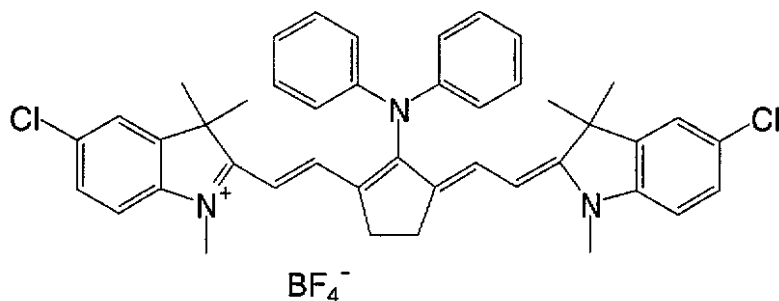
【 0 0 4 6 】

20

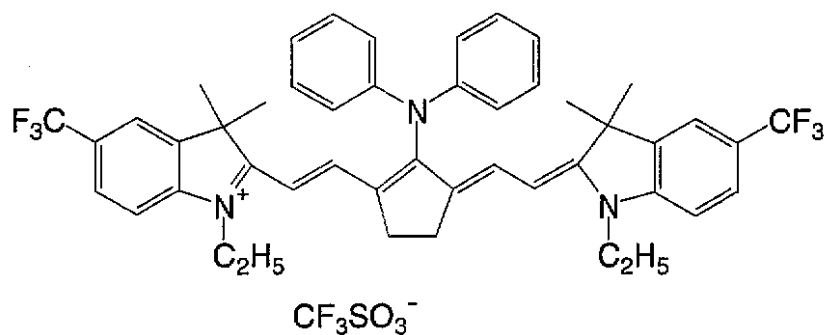
【 化 5 】



10



20



30

【0047】

これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウム色素、ピリリウム塩、ニッケルチオレート錯体、インドレニンシアニン色素が挙げられる。更に、シアニン色素やインドレニンシアニン色素が好ましく、特に好ましい例として下記一般式(a)で示されるシアニン色素が挙げられる。

【0048】

【化6】

一般式(a)

40



【0049】

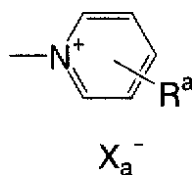
一般式(a)中、 $X^1$  は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NPh_2$ 、 $X^2 - L^1$  又は以下に

50

示す基を表す。ここで、 $X^2$  は酸素原子、窒素原子、又は硫黄原子を示し、 $L^1$  は、炭素原子数 1 ~ 12 の炭化水素基、ヘテロ原子を有する芳香族環、ヘテロ原子を含む炭素原子数 1 ~ 12 の炭化水素基を示す。なお、ここでヘテロ原子とは、N、S、O、ハロゲン原子、または Se を示す。Ph はフェニル基を示す。

【0050】

【化7】



10

【0051】

$X_a^-$  は後述する  $Z^{1-}$  と同様に定義され、 $R^a$  は、水素原子、アルキル基、アリアル基、置換又は無置換のアミノ基、ハロゲン原子より選択される置換基を表す。

$R^1$  及び  $R^2$  は、それぞれ独立に、炭素原子数 1 ~ 12 の炭化水素基を示す。記録層塗布液の保存安定性から、 $R^1$  及び  $R^2$  は、炭素原子数 2 個以上の炭化水素基であることが好ましく、更に、 $R^1$  と  $R^2$  とは互いに結合し、5 員環又は 6 員環を形成していることが特に好ましい。

20

【0052】

$Ar^1$ 、 $Ar^2$  は、それぞれ同じでも異なってもよく、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基を示す。好ましい芳香族炭化水素基としては、ベンゼン環及びナフタレン環が挙げられる。また、好ましい置換基としては、炭素原子数 12 個以下の炭化水素基、ハロゲン原子、炭素原子数 12 個以下のアルコキシ基が挙げられる。 $Y^1$ 、 $Y^2$  は、それぞれ同じでも異なってもよく、硫黄原子又は炭素原子数 12 個以下のジアルキルメチレン基を示す。 $R^3$ 、 $R^4$  は、それぞれ同じでも異なってもよく、置換基を有していてもよい炭素原子数 20 個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、炭素原子数 12 個以下のアルコキシ基、カルボキシル基、スルホ基が挙げられる。 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び  $R^8$  は、それぞれ同じでも異なってもよく、水素原子又は炭素原子数 12 個以下の炭化水素基を示す。原料の入手性から、好ましくは水素原子である。また、 $Z^{1-}$  は、対アニオンを示す。ただし、一般式 (a) で示されるシアニン色素が、その構造内にアニオン性の置換基を有し、電荷の中和が必要ない場合には  $Z^{1-}$  は必要ない。好ましい  $Z^{1-}$  は、記録層塗布液の保存安定性から、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、及びスルホン酸イオンであり、特に好ましくは、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフォスフェートイオン、及びアリアルスルホン酸イオンである。

30

【0053】

本発明において、好適に用いることのできる一般式 (a) で示されるシアニン色素の具体例としては、特開 2001-133969 号公報の段落番号 [0017] から [0019]

40

に記載されたものを挙げることができる。また、特に好ましい他の例としてさらに、前記した特願平 2001-6326 明細書及び特開 2002-278057 号公報に記載の特定インドレニンシアニン色素が挙げられる。

【0054】

また、赤外線吸収剤として顔料を用いる場合には、市販の顔料及びカラーインデックス (C.I.) 便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977 年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC 出版、1986 年刊)、「印刷インキ技術」(CMC 出版、1984 年刊)に記載されている顔料が利用できる。

【0055】

50

顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいものはカーボンブラックである。

**【0056】**

これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法には、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質（例えば、シランカップリング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等）を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」（幸書房）、「印刷インキ技術」（CMC出版、1984年刊）及び「最新顔料応用技術」（CMC出版、1986年刊）に記載されている。

10

**【0057】**

顔料の粒径は $0.01\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$ の範囲にあることが好ましく、 $0.05\mu\text{m} \sim 1\mu\text{m}$ の範囲にあることが更に好ましく、特に $0.1\mu\text{m} \sim 1\mu\text{m}$ の範囲にあることが好ましい。

**【0058】**

顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」（CMC出版、1986年刊）に記載されている。

20

**【0059】**

これらの赤外線吸収剤は、本発明の感光性組成物を平版印刷版原版に適用する場合、他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよいが、ネガ型平版印刷版原版を作製した際に、感光層の波長 $760\text{nm} \sim 1200\text{nm}$ の範囲における極大吸収波長での吸光度が、反射測定法で $0.5 \sim 1.2$ の範囲にあるように添加する。好ましくは、 $0.6 \sim 1.15$ の範囲である。

30

感光層の吸光度は、感光層に添加する赤外線吸収剤の量と感光層の厚みにより調整することができる。吸光度の測定は常法により行うことができる。測定方法としては、例えば、アルミニウム等の反射性の支持体上に、乾燥後の塗布量が平版印刷版として必要な範囲において適宜決定された厚みの感光層を形成し、反射濃度を光学濃度計で測定する方法、積分球を用いた反射法により分光光度計で測定する方法等が挙げられる。

**【0060】**

本発明に係る特定の赤外線吸収剤は、前記吸光度( $OD_V$ )を所定の範囲に制御しうるように感光層中に含有させることを要するが、通常、感光層の全成分に対して、 $0.5 \sim 6$ 質量%の範囲が好ましく、 $1.0 \sim 5.0$ 質量%の範囲がより好ましく、 $1.5 \sim 4.0$ 質量%の範囲がさらに好ましい。

40

**【0061】**

(重合性化合物)

本発明の感光性組成物に用いられる重合性化合物は、少なくとも一個のエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物であり、エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物から選ばれる。このような化合物群は当該産業分野において広く知られるものであり、本発明においてはこれらを特に限定無く用いることができる。これらは、例えば、モノマー、プレポリマー、すなわち2量体、3量体及びオリゴマー、又はそれらの混合物ならびにそれらの共重合体などの化学的形態をもつ。モノマー及びその共重合体の例としては、不飽和カルボン酸（例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イ

50

タコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸など)や、そのエステル類、アミド類が挙げられ、好ましくは、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド類が用いられる。また、ヒドロキシ基やアミノ基、メルカプト基等の求核性置換基を有する不飽和カルボン酸エステル或いはアミド類と単官能若しくは多官能イソシアネート類或いはエポキシ類との付加反応物、及び単官能若しくは、多官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も好適に使用される。また、イソシアネート基や、エポキシ基等の親電子性置換基を有する不飽和カルボン酸エステル或いはアミド類と単官能若しくは多官能のアルコール類、アミン類、チオール類との付加反応物、更にハロゲン基や、トシルオキシ基等の脱離性置換基を有する不飽和カルボン酸エステル或いはアミド類と単官能若しくは多官能のアルコール類、アミン類、チオール類との置換反応物も好適である。また、別の例として、上記の不飽和カルボン酸の代わりに、不飽和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル等に置き換えた化合物群を使用することも可能である。

10

20

30

40

50

**【0062】**

脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アクリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、1,3-ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ(アクリロイルオキシプロピル)エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘキサジオールジアクリレート、1,4-シクロヘキサジオールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソルビトールヘキサアクリレート、トリ(アクリロイルオキシエチル)イソシアヌレート、ポリエステルアクリレートオリゴマー等がある。

**【0063】**

メタクリル酸エステルとしては、テトラメチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、1,3-ブタンジオールジメタクリレート、ヘキサジオールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテトラメタクリレート、ビス〔p-(3-メタクリルオキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル〕ジメチルメタン、ビス〔p-(メタクリルオキシエトキシ)フェニル〕ジメチルメタン等がある。

**【0064】**

イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタコネート、1,3-ブタンジオールジイタコネート、1,4-ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイタコネート、ソルビトールテトライタコネート等がある。

クロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジクロトネート等がある。

イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。

マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコールジマレート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等がある。

## 【0065】

その他のエステル例として、例えば、特公昭46-27926号公報、特公昭51-47334号公報、特開昭57-196231号公報に記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭59-5240号公報、特開昭59-5241号公報、特開平2-226149号公報に記載の芳香族系骨格を有するもの、特開平1-165613号公報に記載のアミノ基を含有するもの等も好適に用いられる。更に、前述のエステルモノマーは混合物としても使用することができる。

## 【0066】

また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチレンビス-アクリルアミド、メチレンビス-メタクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンビス-アクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンビス-メタクリルアミド、ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリルアミド等がある。その他の好ましいアミド系モノマーの例としては、特公昭54-21726号公報に記載のシクロヘキシレン構造を有するものを挙げることができる。

10

## 【0067】

また、イソシアネートと水酸基の付加反応を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭48-41708号公報中に記載されている1分子に2個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物に、下記一般式(1)で示される水酸基を含有するビニルモノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられる。

20

## 【0068】

$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{R}_4)\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{R}_5)\text{OH}$  一般式(1)  
(但し、 $\text{R}_4$ 及び $\text{R}_5$ は、 $\text{H}$ 又は $\text{CH}_3$ を示す。)

## 【0069】

また、特開昭51-37193号、特公平2-32293号、特公平2-16765号の各公報に記載されているようなウレタンアクリレート類や、特公昭58-49860号、特公昭56-17654号、特公昭62-39417号、特公昭62-39418号の各公報記載のエチレンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適である。更に、特開昭63-277653号、特開昭63-260909号、特開平1-105238号の各公報に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を有する付加重合性化合物類を用いることによっては、非常に感光スピードに優れた光重合性組成物を得ることができる。

30

## 【0070】

その他の例としては、特開昭48-64183号公報、特公昭49-43191号公報、特公昭52-30490号公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレートやメタクリレートを挙げることができる。また、特公昭46-43946号公報、特公平1-40337号公報、特公平1-40336号公報に記載の特定の不飽和化合物や、特開平2-25493号公報に記載のビニルホスホン酸系化合物等も挙げることができる。また、ある場合には、特開昭61-22048号公報に記載のペルフルオロアルキル基を含有する構造が好適に使用される。更に日本接着協会誌vol.20、No.7、300~308ページ(1984年)に光硬化性モノマー及びオリゴマーとして紹介されているものも使用することができる。

40

## 【0071】

これらの付加重合性化合物について、その構造、単独使用か併用か、添加量等の使用方法の詳細は、最終的な性能設計にあわせて任意に設定できる。例えば、次のような観点から選択される。感光スピードの点では1分子あたりの不飽和基含量が多い構造が好ましく、多くの場合、2官能以上が好ましい。また、画像部すなわち硬化膜の強度を高くするためには、3官能以上のものがよく、更に、異なる官能数・異なる重合性基(例えば、アクリ

50

ル酸エステル、メタクリル酸エステル、スチレン系化合物、ビニルエーテル系化合物)のものを併用することで、感光性と強度の両方を調節する方法も有効である。大きな分子量の化合物や疎水性の高い化合物は、感光スピードや膜強度に優れる反面、現像スピードや現像液中での析出といった点で好ましく無い場合がある。また、組成物中の他の成分(例えば、バインダーポリマー、開始剤、着色剤等)との相溶性、分散性に対しても、付加重合化合物の選択・使用法は重要な要因であり、例えば、低純度化合物の使用や、2種以上の併用により相溶性を向上させ得ることがある。

また、感光性組成物を平版印刷版原版に適用した場合に、支持体や後述のオーバーコート層等の密着性を向上せしめる目的で特定の構造を選択することもあり得る。

#### 【0072】

組成物中の付加重合性化合物の配合比に関しては、多い方が感度的に有利であるが、多すぎる場合には、好ましく無い相分離が生じたり、平版印刷版原版に適用した際に感光層の粘着性による製造工程上の問題(例えば、感光層成分の転写、粘着に由来する製造不良)や、現像液からの析出が生じる等の問題を生じうる。これらの観点から、付加重合性化合物は、組成物中の不揮発性成分に対して、好ましくは5~80質量%、更に好ましくは25~75質量%の範囲で使用される。また、これらは単独で用いても2種以上併用してもよい。そのほか、付加重合性化合物の使用法は、酸素に対する重合阻害の大小、解像度、かぶり性、屈折率変化、表面粘着性等の観点から適切な構造、配合、添加量を任意に選択できる。更に、感光性組成物を平版印刷版原版に適用する場合には、下塗り、上塗りといった層構成・塗布方法も実施し得る。

#### 【0073】

##### (バインダーポリマー)

本発明においては、形成される感光層の皮膜特性向上などの目的で、バインダーポリマーを必須成分として使用する。バインダーポリマーとしては、線状有機ポリマーを用いることが好ましい。このような「線状有機ポリマー」としては、公知のものを任意に使用できる。好ましくは水現像あるいは弱アルカリ水現像を可能とするために、水あるいは弱アルカリ水可溶性または膨潤性である線状有機ポリマーが選択される。線状有機ポリマーは、感光層を形成するための皮膜形成剤としてだけでなく、水、弱アルカリ水あるいは有機溶剤現像剤としての用途に応じて選択使用される。例えば、水可溶性有機ポリマーを用いると水現像が可能になる。このような線状有機ポリマーとしては、側鎖にカルボン酸基を有するラジカル重合体、例えば特開昭59-44615号、特公昭54-34327号、特公昭58-12577号、特公昭54-25957号、特開昭54-92723号、特開昭59-53836号、特開昭59-71048号の各公報に記載されているもの、即ち、メタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体等がある。また同様に側鎖にカルボン酸基を有する酸性セルロース誘導体がある。この他に水酸基を有する重合体に環状酸無水物を付加させたものなどが有用である。

#### 【0074】

特にこれらの中で、ベンジル基又はアリル基と、カルボキシル基を側鎖に有する(メタ)アクリル樹脂が、膜強度、感度、現像性のバランスに優れており、好適である。

#### 【0075】

また、特公平7-12004号、特公平7-120041号、特公平7-120042号、特公平8-12424号、特開昭63-287944号、特開昭63-287947号、特開平1-271741号、特開平13-312062号の各公報等に記載される酸基を含有するウレタン系バインダーポリマーは、非常に、強度に優れるので、耐刷性・低露光適性の点で有利である。

#### 【0076】

さらにこの他に水溶性線状有機ポリマーとして、ポリビニルピロリドンやポリエチレンオキサイド等が有用である。また硬化皮膜の強度を上げるためにアルコール可溶性ナイロンや2,2-ビス-(4-ヒドロキシフェニル)-プロパンとエピクロロヒドリンのポリエ

10

20

30

40

50

ーテル等も有用である。

【0077】

本発明で使用されるポリマーの重量平均分子量については好ましくは5,000以上であり、さらに好ましくは1万~30万の範囲であり、数平均分子量については好ましくは1,000以上であり、さらに好ましくは2,000~25万の範囲である。多分散度(重量平均分子量/数平均分子量)は1以上が好ましく、さらに好ましくは1.1~10の範囲である。

【0078】

これらのポリマーは、ランダムポリマー、ブロックポリマー、グラフトポリマー等いずれでもよいが、ランダムポリマーであることが好ましい。

10

【0079】

本発明で使用されるバインダーポリマーは従来公知の方法により合成できる。合成する際に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスルホキシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独で又は2種以上混合して用いられる。

【0080】

本発明で使用されるポリマーを合成する際に用いられるラジカル重合開始剤としては、アゾ系開始剤、過酸化物開始剤等公知の化合物が使用できる。

20

【0081】

本発明で使用されるバインダーポリマーは単独で用いても混合して用いてもよい。画像形成性の観点からこれらポリマーは、感光層塗布液の全固形分に対し好ましくは20~95質量%、より好ましくは30~90質量%の割合で感光層中に添加される。またラジカル重合可能なエチレン性不飽和二重結合を有する化合物と線状有機ポリマーは、質量比で1/9~7/3の範囲とするのが好ましい。

【0082】

本発明の感光性組成物には、以上の必須成分の他に、更にその用途、製造方法等に適したその他の成分を適宜添加することができる。以下、好ましい添加剤に関し例示する。

30

【0083】

(重合禁止剤)

本発明においては、重合可能なエチレン性不飽和二重結合を有する化合物、即ち、重合性化合物の不要な熱重合を阻止するために少量の熱重合禁止剤を添加することが望ましい。適当な熱重合禁止剤としてはヒドロキノン、p-メトキシフェノール、ジ-t-ブチル-p-クレゾール、ピロガロール、t-ブチルカテコール、ベンゾキノン、4,4'-チオビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、N-ニトロソフェニルヒドロキシアミン第一セリウム塩等が挙げられる。熱重合禁止剤の添加量は、全組成物中の不揮発性成分の質量に対して約0.01質量%~約5質量%が好ましい。

40

また必要に応じて、酸素による重合阻害を防止するために、ベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感光層の表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物中の不揮発性成分に対して約0.5質量%~約10質量%が好ましい。

【0084】

(着色剤)

本発明の組成物には、さらにその着色を目的として染料若しくは顔料を添加してもよい。これにより、印刷版としての、製版後の視認性や、画像濃度測定機適性といったいわゆる検版性を向上させることができる。着色剤としては、多くの染料は光重合系感光層の感度

50

の低下を生じさせる場合があるため、特に顔料の使用が好ましい。具体例としては、例えば、フタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、カーボンブラック、酸化チタンなどの顔料、エチルバイオレット、クリスタルバイオレット、アゾ系染料、アントラキノン系染料、シアニン系染料などの染料がある。着色剤としての染料及び顔料の添加量は全組成物中の揮発性成分に対して約0.5質量%～約5質量%が好ましい。

#### 【0085】

(その他の添加剤)

本発明の感光性組成物には、更に、硬化皮膜の物性を改良するための無機充填剤や、その他可塑剤、感光層表面のインク着肉性を向上させ得る感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。

10

ここで、可塑剤としては、例えば、ジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、トリエチレングリコールジカプリレート、ジメチルグリコールフタレート、トリクレジルホスフェート、ジオクチルアジペート、ジブチルセバケート、トリアセチルグリセリン等があり、バインダーポリマーと付加重合性化合物との合計質量に対し、一般的に10質量%以下の範囲で添加することができる。また、後述する平版印刷版原版において、膜強度(耐刷性)向上を目的とした現像後の加熱・露光の効果を強化するための、UV開始剤や、熱架橋剤等の添加もできる。

#### 【0086】

本発明の感光性組成物は、以下に述べる本発明の平版印刷版原版における感光層としても好適に使用することができる。

20

#### 【0087】

[平版印刷版原版]

本発明の平版印刷版原版は、支持体上に、感光層と、保護層と、を順次積層してなる平版印刷版原版であって、前記感光層が本発明の感光性組成物を含むことを特徴とする。かかる平版印刷版原版は、本発明の感光性組成物を含む感光層塗布液や、保護層等の所望の層の塗布液用成分を溶媒に溶かして、適当な支持体又は中間層上に塗布することにより製造することができる。

#### 【0088】

(感光層)

本発明に係る感光層は、必須成分として、赤外線吸収剤、ボレート化合物(重合開始剤)、重合性化合物(付加重合性化合物ともいう)、バインダーポリマー、及びカルボン酸化合物を含有してなる熱重合性ネガ型感光層である。このような熱重合性ネガ型感光層は、熱または光により重合開始剤が分解し、ラジカルを発生させ、この発生したラジカルにより重合性化合物が重合反応を起こすという機構を有する。

30

更に、本発明の平版印刷版原版は、300～1,200nmの波長を有するレーザー光での直接描画での製版に特に好適であり、従来の平版印刷版原版に比べ、高い耐刷性及び画像形成性を発現する。

#### 【0089】

上記の感光層を塗設する際には、前記した本発明の感光性組成物を種々の有機溶剤に溶かして、支持体又は中間層上に塗布する。ここで使用する溶剤としては、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、エチレンジクロライド、テトラヒドロフラン、トルエン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、アセチルアセトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、3-メトキシプロパノール、メトキシメトキシエタノール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレング

40

50

リコールモノエチルエーテルアセテート、3-メトキシプロピルアセテート、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、 $\epsilon$ -ブチロラクトン、乳酸メチル、乳酸エチルなどがある。これらの溶剤は、単独或いは混合して使用することができる。そして、塗布溶液中の固形分の濃度は、2~50質量%が適当である。

【0090】

前記感光層の被覆量は、主に、感光層の感度、現像性、露光膜の強度・耐刷性に影響し得るもので、用途に応じ適宜選択することが望ましい。被覆量が少なすぎる場合には、耐刷性が充分でなくなる。一方多すぎる場合には、感度が下がり、露光に時間がかかる上、現像処理にもより長い時間を要するため好ましくない。本発明の主要な目的である走査露光用平版印刷版原版としては、その被覆量は乾燥後の質量で約 $0.1\text{ g/m}^2$ ~約 $10\text{ g/m}^2$ の範囲が適当であり、より好ましくは $0.5\text{ g/m}^2$ ~ $5\text{ g/m}^2$ である。

10

【0091】

なお、本発明の平版印刷版原版における感光層の物性としては、pH10~13.5のアルカリ現像液に対する未露光部の現像速度が $80\text{ nm/sec}$ 以上、かつ、該アルカリ現像液の露光部における浸透速度が $100\text{ nF/sec}$ 以下であることが好ましい。

ここで、pH10~13.5のアルカリ現像液による現像速度とは、感光層の膜厚(m)を現像に要する時間(sec)で除した値であり、アルカリ現像液の浸透速度とは、導電性支持体上に前記感光層を製膜し、現像液に浸漬した場合の静電容量(F)の変化速度を示す値である。

以下に、本発明における「アルカリ現像液に対する現像速度」及び「アルカリ現像液の浸透速度」の測定方法について詳細に説明する。

20

【0092】

<アルカリ現像液に対する現像速度の測定>

ここで、感光層のアルカリ現像液に対する現像速度とは、感光層の膜厚(m)を現像に要する時間(sec)で除した値である。

本発明における現像速度の測定方法としては、図1に示すように、アルミニウム支持体上に未露光の感光層を備えたものをpH10~13.5の範囲の一定のアルカリ現像液(30)中に浸漬し、感光層の溶解挙動をDRM干渉波測定装置で調査した。図1に、感光層の溶解挙動を測定するためのDRM干渉波測定装置の概略図を示す。本発明においては、 $640\text{ nm}$ の光を用い干渉により膜厚の変化を検出した。現像挙動が感光層表面からの非膨潤的現像の場合、膜厚は現像時間に対して徐々に薄くなり、その厚みに応じた干渉波が得られる。また、膨潤的溶解(脱膜的溶解)の場合には、膜厚は現像液の浸透により変化するため、きれいな干渉波が得られない。

30

【0093】

この条件において測定を続け、感光層が完全に除去され、膜厚が0となるまでの時間(現像完了時間)(s)と、感光層の膜厚( $\mu\text{m}$ )より、現像速度を以下の式により求めることができる。この現像速度が大きいものほど、現像液により容易に膜が除去され、現像性が良好であると判定する。

(未露光部の)現像速度 = [感光層厚( $\mu\text{m}$ ) / 記録完了時間(sec)]

【0094】

<アルカリ現像液の浸透速度の測定>

また、アルカリ現像液の浸透速度とは、導電性支持体上に前記感光層を製膜し、現像液に浸漬した場合の静電容量(F)の変化速度を示す値である。

本発明における浸透性の目安となる静電容量の測定方法としては、図2に示すように、pH10~13.5の範囲の一定のアルカリ現像液(28)中にアルミニウム支持体上に所定の露光量にて露光を行ない、硬化した感光層を備えたものを一方の電極として浸漬し、アルミニウム支持体に導線をつなぎ、他方に通常の電極を用いて電圧を印加する方法が挙げられる。電圧を印加後、浸漬時間の経過に従って現像液が支持体と感光層との界面に浸透し、静電容量が変化する。

40

【0095】

50

この静電容量が変化するまでにかかる時間 ( s ) と、感光層の膜厚 (  $\mu\text{m}$  ) より以下の式により求めることができる。この浸透速度が小さいものほど、現像液の浸透性が低いと判定する。

( 露光部の ) 現像液浸透速度 = [ 感光層厚 (  $\mu\text{m}$  ) / 静電容量変化が一定になるまでに要する時間 ( s ) ]

#### 【 0 0 9 6 】

本発明の平版印刷版原版における感光層の好ましい物性としては、上記測定による pH 10 ~ 13.5 のアルカリ現像液による未露光部の現像速度が、好ましくは 80 ~ 400 nm / sec であり、同様のアルカリ現像液の感光層に対する浸透速度は 90 nF / sec 以下であることが好ましい。また、上記測定による pH 10 ~ 13.5 のアルカリ現像液による未露光部の現像速度が、更に好ましくは 90 ~ 200 nm / sec であり、同様のアルカリ現像液の感光層に対する浸透速度は 80 nF / sec 以下であることが好ましい。現像速度の上限値、或いは、浸透速度の下限値には、特に制限はないが、両者のバランスを考慮するに、未露光部の現像速度は 90 ~ 200 nm / sec の範囲であることがより好ましく、アルカリ現像液の感光層に対する浸透速度は 80 nF / sec 以下であることが好ましい。

感光層の未露光部の現像速度や硬化後の感光層に対するアルカリ現像液の浸透速度の制御は、常法により行うことができるが、代表的なものとしては、未露光部の現像速度の向上には、親水性の化合物の添加が有用であり、露光部への現像液浸透抑制には、疎水性の化合物の添加する手段が有用である。

本発明に係る前記バインダーポリマーを使用することで、感光層の現像速度、現像液の浸透速度を容易に上記の好ましい範囲に調製することができる。

#### 【 0 0 9 7 】

##### [ 支持体 ]

本発明の平版印刷版原版の支持体としては、従来公知の、平版印刷版原版に使用される親水性支持体を限定無く使用することができる。

使用される支持体は寸度的に安定な板状物であることが好ましく、例えば、紙、プラスチック ( 例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等 ) がラミネートされた紙、金属板 ( 例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等 )、プラスチックフィルム ( 例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等 )、上記の如き金属がラミネート若しくは蒸着された紙若しくはプラスチックフィルム等が含まれ、これらの表面に対し、必要に応じ親水性の付与や、強度向上等の目的で、適切な公知の物理的、化学的処理を施してもよい。

#### 【 0 0 9 8 】

特に、好ましい支持体としては、紙、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が挙げられ、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であり、必要に応じた表面処理により親水性や強度にすぐれた表面を提供できるアルミニウム板は更に好ましい。また、特公昭 48 - 18327 号公報に記載されているようなポリエチレンテレフタレートフィルム上にアルミニウムシートが結合された複合体シートも好ましい。

#### 【 0 0 9 9 】

アルミニウム板とは、寸度的に安定なアルミニウムを主成分とする金属板であり、純アルミニウム板の他、アルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板、又はアルミニウム ( 合金 ) がラミネート若しくは蒸着されたプラスチックフィルム又は紙の中から選ばれる。以下の説明において、上記に挙げたアルミニウム又はアルミニウム合金からなる基板をアルミニウム基板と総称して用いる。前記アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがあり、合金中の異元素の含有量は 10 質量 % 以下である。本発明では純アルミニウム板が好適であるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅

かに異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、従来より公知公用の素材のもの、例えば、JIS A 1050、JIS A 1100、JIS A 3103、JIS A 3005などを適宜利用することができる。

また、本発明に用いられるアルミニウム支持体の厚みは、およそ0.1mm~0.6mm程度である。この厚みは印刷機の大きさ、印刷版の大きさ及びユーザーの希望により適宜変更することができる。アルミニウム支持体には適宜必要に応じて後述の支持体表面処理が施されてもよい。もちろん施されなくてもよい。

#### 【0100】

(粗面化処理)

粗面化処理方法は、特開昭56-28893号公報に開示されているような機械的粗面化、化学的エッチング、電解グレインなどがある。更に塩酸又は硝酸電解液中で電気化学的に粗面化する電気化学的粗面化方法、及びアルミニウム表面を金属ワイヤーでひっかくワイヤーブラシグレイン法、研磨球と研磨剤でアルミニウム表面を砂目立とするポールグレイン法、ナイロンブラシと研磨剤で表面を粗面化するブラシグレイン法のような機械的粗面化法を用いることができ、上記粗面化方法を単独或いは組み合わせて用いることもできる。その中でも粗面化に有用に使用される方法は塩酸又は硝酸電解液中で化学的に粗面化する電気化学的方法であり、適する陽極時電気量は $50\text{C}/\text{dm}^2 \sim 400\text{C}/\text{dm}^2$ の範囲である。更に具体的には、0.1~50%の塩酸又は硝酸を含む電解液中、温度 $20 \sim 80$ 、時間1秒~30分、電流密度 $100\text{C}/\text{dm}^2 \sim 400\text{C}/\text{dm}^2$ の条件で交流及び/又は直流電解を行うことが好ましい。

#### 【0101】

このように粗面化処理したアルミニウム支持体は、酸又はアルカリにより化学的にエッチングされてもよい。好適に用いられるエッチング剤は、苛性ソーダ、炭酸ソーダ、アルミン酸ソーダ、メタケイ酸ソーダ、リン酸ソーダ、水酸化カリウム、水酸化リチウム等であり、濃度と温度の好ましい範囲はそれぞれ1~50%、 $20 \sim 100$ である。エッチングのあと表面に残留する汚れ(スマット)を除去するために酸洗いが行われる。用いられる酸は硝酸、硫酸、リン酸、クロム酸、フッ酸、ホウフッ化水素酸等が用いられる。特に電気化学的粗面化処理後のスマット除去処理方法としては、好ましくは特開昭53-12739号公報に記載されているような $50 \sim 90$ の温度の15~65質量%の硫酸と接触させる方法及び特公昭48-28123号公報に記載されているアルカリエッチングする方法が挙げられる。以上のように処理された後、処理面の中心線平均粗さRaが $0.2 \sim 0.5\mu\text{m}$ であれば、特に方法条件は限定しない。

#### 【0102】

(陽極酸化処理)

以上のようにして処理され酸化物層を形成したアルミニウム支持体には、その後通常、陽極酸化処理がなされる。

陽極酸化処理は硫酸、リン酸、シュウ酸若しくは硼酸/硼酸ナトリウムの水溶液が単独若しくは複数種類組み合わせて電解浴の主成分として用いられる。この際、電解液中に少なくともAl合金板、電極、水道水、地下水等に通常含まれる成分はもちろん含まれても構わない。更には第2、第3成分が添加されていても構わない。ここでいう第2、3成分とは、例えば、Na、K、Mg、Li、Ca、Ti、Al、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn等の金属のイオンやアンモニウムイオン等に陽イオンや、硝酸イオン、炭酸イオン、塩素イオン、リン酸イオン、フッ素イオン、亜硫酸イオン、チタン酸イオン、ケイ酸イオン、硼酸イオン等の陰イオンが挙げられ、その濃度としては $0 \sim 10000\text{ppm}$ 程度含まれてもよい。陽極酸化処理の条件に特に限定はないが、好ましくは $30 \sim 500\text{g}/\text{リットル}$ 、処理液温 $10 \sim 70$ で、電流密度 $0.1 \sim 40\text{A}/\text{m}^2$ の範囲で直流又は交流電解によって処理される。形成される陽極酸化皮膜の厚さは $0.5 \sim 1.5\mu\text{m}$ の範囲である。好ましくは $0.5 \sim 1.0\mu\text{m}$ の範囲である。以上の処理によって作製された支持体が、陽極酸化皮膜に存在するマイクロポアのポア径が $5 \sim 10\text{nm}$ 、ポア

10

20

30

40

50

密度が  $8 \times 10^{15} \sim 2 \times 10^{16}$  個 /  $m^2$  の範囲に入るように処理条件を選択することができる。

【0103】

前記支持体表面の親水化処理としては、広く公知の方法が適用できる。特に好ましい処理としては、シリケート又はポリビニルホスホン酸等による親水化処理が施される。皮膜は Si、又は P 元素量として  $2 \sim 40 \text{ mg} / m^2$ 、より好ましくは  $4 \sim 30 \text{ mg} / m^2$  で形成される。塗布量はケイ光 X 線分析法により測定できる。

【0104】

上記の親水化処理は、アルカリ金属ケイ酸塩、又はポリビニルホスホン酸が  $1 \sim 30$  質量%、好ましくは  $2 \sim 15$  質量%であり、 $25$  の pH が  $10 \sim 13$  である水溶液に、陽極酸化皮膜が形成されたアルミニウム支持体を、例えば、 $15 \sim 80$  で  $0.5 \sim 120$  秒浸漬することにより実施される。

10

【0105】

前記親水化処理に用いられるアルカリ金属ケイ酸塩としては、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウムなどが使用される。アルカリ金属ケイ酸塩水溶液の pH を高くするために使用される水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどがある。なお、上記の処理液にアルカリ土類金属塩若しくは第 I V B 族金属塩を配合してもよい。アルカリ土類金属塩としては、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸マグネシウム、硝酸バリウムのような硝酸塩や、硫酸塩、塩酸塩、リン酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩、ホウ酸塩などの水溶性の塩が挙げられる。第 I V B 族金属塩としては、四塩化チタン、三塩化チタン、フッ化チタンカリウム、シュウ酸チタンカリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、塩化酸化ジルコニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、四塩化ジルコニウムなどを挙げる事ができる。

20

【0106】

アルカリ土類金属塩若しくは、第 I V B 族金属塩は単独又は 2 種以上組み合わせて使用することができる。これらの金属塩の好ましい範囲は  $0.01 \sim 10$  質量%であり、更に好ましい範囲は  $0.05 \sim 5.0$  質量%である。また、米国特許第 3,658,662 号明細書に記載されているようなシリケート電着も有効である。特公昭 46-27481 号、特開昭 52-58602 号、特開昭 52-30503 号の各公報に開示されているような電解グレインを施した支持体と、上記陽極酸化処理及び親水化処理を組合せた表面処理も

30

【0107】

[ 中間層 ( 下塗り層 ) ]

本発明における平版印刷版原版には、感光層と支持体との間の密着性や汚れ性を改善する目的で、中間層 ( 下塗り層 ) を設けてもよい。このような中間層の具体例としては、特公昭 50-7481 号、特開昭 54-72104 号、特開昭 59-101651 号、特開昭 60-149491 号、特開昭 60-232998 号、特開平 3-56177 号、特開平 4-282637 号、特開平 5-16558 号、特開平 5-246171 号、特開平 7-159983 号、特開平 7-314937 号、特開平 8-202025 号、特開平 8-320551 号、特開平 9-34104 号、特開平 9-236911 号、特開平 9-269593 号、特開平 10-69092 号、特開平 10-115931 号、特開平 10-161317 号、特開平 10-260536 号、特開平 10-282682 号、特開平 11-84674 号、特開平 10-69092 号、特開平 10-115931 号、特開平 11-38635 号、特開平 11-38629 号、特開平 10-282645 号、特開平 10-301262 号、特開平 11-24277 号、特開平 11-109641 号、特開平 10-319600 号、特開平 11-84674 号、特開平 11-327152 号、特開 2000-10292 号、特開 2000-235254 号、特開 2000-352824 号、特開 2001-209170 号の各公報等に記載のものを挙げる事ができる。

40

【0108】

[ 保護層 ( オーパーコート層 ) ]

50

本発明においては、感光層の上に保護層を設けることが好ましい。保護層は、基本的には感光層を保護するために設けているが、感光層が本発明の如くラジカル重合性の画像形成機構を有する場合には酸素遮断層としての役割を持ち、高照度の赤外レーザで露光する場合はアブレーション防止層としての機能を果たす。

また、保護層に望まれる特性としては、上記以外に、さらに、露光に用いる光の透過は実質阻害せず、感光層との密着性に優れ、かつ、露光後の現像工程で容易に除去できることが望ましい。この様な保護層に関する工夫が従来よりなされており、米国特許第3,458,311号明細書、特公昭55-49729号公報に詳しく記載されている。

#### 【0109】

保護層に使用できる材料としては例えば、比較的結晶性に優れた水溶性高分子化合物を用いることが好ましく、具体的には、ポリビニルアルコール、ビニルアルコール/フタル酸ビニル共重合体、酢酸ビニル/ビニルアルコール/フタル酸ビニル共重合体、酢酸ビニル/クロトン酸共重合体、ポリビニルピロリドン、酸性セルロース類、ゼラチン、アラビアゴム、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミドなどのような水溶性ポリマーが挙げられ、これらは単独または混合して使用できる。これらの内、ポリビニルアルコールを主成分として用いる事が、酸素遮断性、現像除去性といった基本特性的にもっとも良好な結果を与える。

#### 【0110】

保護層に使用するポリビニルアルコールは、必要な酸素遮断性と水溶性を有するための、未置換ビニルアルコール単位を含有する限り、一部がエステル、エーテル、およびアセタールで置換されていても良い。また、同様に一部が他の共重合成分を有していても良い。ポリビニルアルコールの具体例としては71~100%加水分解され、重合繰り返し単位が300から2400の範囲のものをあげる事ができる。具体的には、株式会社クラレ製のPVA-105、PVA-110、PVA-117、PVA-117H、PVA-120、PVA-124、PVA-124H、PVA-CS、PVA-CST、PVA-HC、PVA-203、PVA-204、PVA-205、PVA-210、PVA-217、PVA-220、PVA-224、PVA-217EE、PVA-217E、PVA-220E、PVA-224E、PVA-405、PVA-420、PVA-613、L-8等が挙げられる。

#### 【0111】

保護層の成分(PVAの選択、添加剤の使用)、塗布量等は、酸素遮断性・現像除去性の他、カブリ性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。一般には使用するPVAの加水分解率が高い程(酸素遮断層中の未置換ビニルアルコール単位含率が高い程)、膜厚が厚い程、酸素遮断性が高くなり、感度の点で有利である。しかしながら、極端に酸素遮断性を高めると、製造時・生保存時に不要な重合反応が生じたり、また画像露光時に、不要なカブリ、画線の太りが生じたりという問題を生じる。

従って、25℃、1気圧下における酸素透過性Aが $0.2 \leq A \leq 20$  (cc/m<sup>2</sup>・day)であることが好ましい。

上記ポリビニルアルコール(PVA)等の(共)重合体の分子量は、2000~1000万の範囲のものが使用でき、好ましくは2万~300万範囲のものが適当である。

#### 【0112】

保護層の他の組成物として、グリセリン、ジプロピレングリコール等を(共)重合体に対して数質量%相当量添加して可撓性を付与することができ、また、アルキル硫酸ナトリウム、アルキルスルホン酸ナトリウム等のアニオン界面活性剤；アルキルアミノカルボン酸塩、アルキルアミノジカルボン酸塩等の両性界面活性剤；ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル等の非イオン界面活性剤を(共)重合体に対して数質量%添加することができる。

保護層の膜厚は、0.5~5μmが適当であり、特に0.5~2μmが好適である。

#### 【0113】

また、画像部との密着性や耐傷性も、版の取り扱い上極めて重要である。即ち、水溶性ポ

リマーからなる親水性の層を新油性の重合層に積層すると、接着力不足による膜剥離が発生しやすく、剥離部分が酸素の重合阻害により膜硬化不良などの欠陥を引き起こす。これに対し、これらの2層間の接着性を改良すべく種々の提案がなされている。例えば、主にポリビニルアルコールからなる親水性ポリマー中に、アクリル系エマルジョンまたは水不溶性ビニルピロリドン-ビニルアセテート共重合体などを20~60質量%混合し、重合層の上に積層することにより、十分な接着性が得られることが知られている。本発明における保護層に対しては、これらの公知の技術をいずれも適用することができる。このような保護層の塗布方法については、例えば米国特許第3,458,311号明細書、特公昭55-49729号公報に詳しく記載されている。

**【0114】**

10

本発明の平版印刷版原版から平版印刷版を製版するために、少なくとも、露光及び現像のプロセスが行われる。

本発明の平版印刷版原版を露光する光源としては、赤外線レーザーが好適なものとして挙げられ、また、紫外線ランプやサーマルヘッドによる熱的な記録も可能である。

中でも、本発明においては、波長750nm~1400nmの赤外線を放射する固体レーザー及び半導体レーザーにより画像露光されることが好ましい。レーザーの出力は100mW以上が好ましく、露光時間を短縮するため、マルチビームレーザーデバイスを用いることが好ましい。また、1画素あたりの露光時間は20μ秒以内であることが好ましい。平版印刷版原版に照射されるエネルギーは10~300mJ/cm<sup>2</sup>であることが好ましい。露光のエネルギーが低すぎると画像記録層の硬化が十分に進行しない場合がある。また、露光のエネルギーが高すぎると画像記録層がレーザーアブレーションされ、画像が損傷することがある。

20

**【0115】**

本発明における露光は光源の光ビームをオーバーラップさせて露光することができる。オーバーラップとは副走査ピッチ幅がビーム径より小さいことをいう。オーバーラップは、例えばビーム径をビーム強度の半値幅(FWHM)で表わしたとき、FWHM/副走査ピッチ幅(オーバーラップ係数)で定量的に表現することができる。本発明ではこのオーバーラップ係数が0.1以上であることが好ましい。

**【0116】**

本発明に使用する露光装置の光源の走査方式は特に限定はなく、円筒外面走査方式、円筒内面走査方式、平面走査方式などを用いることができる。また、光源のチャンネルは単チャンネルでもマルチチャンネルでもよいが、円筒外面方式の場合にはマルチチャンネルが好ましく用いられる。

30

**【0117】**

本発明においては、露光後すぐに現像処理を行ってもよいが、露光工程と現像工程の間に加熱処理を行ってもよい。この加熱処理の条件としては、温度60~150の範囲において、5秒~5分間とすることが好ましい。

前記加熱処理としては、従来公知の種々の方法から適宜選択することができる。具体的には、平版印刷版原版をパネルヒーターやセラミックヒーターと接触させながら加熱する方法、ランプや温風により非接触での加熱方法等が挙げられる。前記加熱処理を施すことにより、照射するレーザーの、画像記録に必要なレーザーエネルギー量の低減を図ることができる。

40

**【0118】**

また、本発明においては、現像工程の前に、保護層を除去するプレ水洗を行ってもよい。プレ水洗には、例えば、水道水が用いられる。

**【0119】**

本発明の平版印刷版原版は、露光された後(又は、露光及び加熱工程を経た後)、現像処理される。かかる現像処理に使用される現像液としては、pH14以下のアルカリ水溶液が特に好ましく、より好ましくはアニオン系界面活性剤を含有するpH8~12のアルカリ水溶液が使用される。例えば、第三リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、

50

第二リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ホウ酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウム及び同リチウムなどの無機アルカリ剤が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリエチルアミン、*n*-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も用いられる。これらのアルカリ剤は、単独若しくは2種以上を組み合わせられて用いられる。

10

## 【0120】

また本発明の平版印刷版原版の現像処理においては、良好な現像性および画像の耐摩耗性の観点から現像液中にアニオン界面活性剤を通常1~20質量%加えるが、より好ましくは、3~10質量%で使用される。

アニオン界面活性剤としては、例えば、ラウリルアルコールサルフェートのナトリウム塩、ラウリルアルコールサルフェートのアンモニウム塩、オクチルアルコールサルフェートのナトリウム塩、例えば、イソプロピルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩、イソブチルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩、ポリオキシエチレングリコールモノナフチルエーテル硫酸エステルのナトリウム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸のナトリウム塩、メタニトロベンゼンスルホン酸のナトリウム塩などのようなアルキルアリアルスルホン酸塩、第2ナトリウムアルキルサルフェートなどの炭素数8~22の高級アルコール硫酸エステル類、セチルアルコールリン酸エステルのナトリウム塩などの様な脂肪族アルコールリン酸エステル塩類、例えば、 $C_{17}H_{33}CON(CH_3)CH_2CH_2SO_3Na$ などのようなアルキルアミドのスルホン酸塩類、例えば、ナトリウムスルホコハク酸ジオクチルエステル、ナトリウムスルホコハク酸ジヘキシルエステルなどの二塩基性脂肪族エステルのスルホン酸塩類などが含まれる。

20

## 【0121】

また、必要に応じてベンジルアルコール等の水と混合するような有機溶媒を現像液に加えてもよい。有機溶媒としては、水に対する溶解度が約10質量%以下のものが適しており、好ましくは5質量%以下のものから選ばれる。例えば、1-フェニルエタノール、2-フェニルエタノール、3-フェニルプロパノール、1,4-フェニルブタノール、2,2-フェニルブタノール、1,2-フェノキシエタノール、2-ベンジルオキシエタノール、*o*-メトキシベンジルアルコール、*m*-メトキシベンジルアルコール、*p*-メトキシベンジルアルコール、ベンジルアルコール、シクロヘキサノール、2-メチルシクロヘキサノール、4-メチルシクロヘキサノール及び3-メチルシクロヘキサノール等を挙げることができる。有機溶媒の含有量は、使用時の現像液の総質量に対して1~5質量%が好適である。その使用量は界面活性剤の使用量と密接な関係があり、有機溶媒の量が増すにつれ、アニオン界面活性剤の量は増加させることが好ましい。これはアニオン界面活性剤の量が少ない状態で、有機溶媒の量を多く用いると有機溶媒が溶解せず、従って良好な現像性の確保が期待できなくなるからである。

30

40

## 【0122】

また、更に必要に応じて、消泡剤及び硬水軟化剤のような添加剤を含有させることもできる。硬水軟化剤としては、例えば、 $Na_2P_2O_7$ 、 $Na_5P_3O_3$ 、 $Na_3P_3O_9$ 、 $Na_2O_4P(NaO_3P)PO_3Na_2$ 、カルゴン(ポリメタリン酸ナトリウム)などのポリリン酸塩、アミノポリカルボン酸類(例えば、エチレンジアミンテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;ジエチレントリアミンペンタ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;トリエチレントトラミンヘキサ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;ニトリロトリ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;1,2-ジアミノシクロヘキサントテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩;1,3-ジアミノ-2-プロパノール

50

ルテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩)、他のポリカルボン酸類(例えば、2-ホスホノブタントリカルボン酸-1, 2, 4、そのカリウム塩、そのナトリウム塩; 2-ホスホノブタノントリカルボン酸-2, 3, 4、そのカリウム塩、そのナトリウム塩など)、有機ホスホン酸類(例えば、1-ホスホノエタントリカルボン酸-1, 2, 2、そのカリウム塩、そのナトリウム塩; 1-ヒドロキシエタン-1, 1-ジホスホン酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩; アミノトリ(メチレンホスホン酸)、そのカリウム塩、そのナトリウム塩など)を挙げることができる。このような硬水軟化剤の最適量は使用される硬水の硬度及びその使用量に応じて変化するが、一般的には、使用時の現像液中に0.01~5質量%、より好ましくは0.01~0.5質量%の範囲で含有させられる。

#### 【0123】

更に、自動現像機を用いて、平版印刷版原版を現像する場合には、処理量に応じて現像液が疲労してくるので、補充液又は新鮮な現像液を用いて処理能力を回復させてもよい。この場合、米国特許第4, 882, 246号明細書に記載されている方法で補充することが好ましい。また、特開昭50-26601号公報、同58-54341号公報、特公昭56-39464号公報、同56-42860号公報、同57-7427号公報に記載されている現像液も好ましい。

#### 【0124】

このようにして現像処理された平版印刷版原版は、特開昭54-8002号公報、同55-115045号公報、同59-58431号公報等に記載されているように、水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体等を含む不感脂化液で後処理されてもよい。本発明の平版印刷版原版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用いることができる。

#### 【0125】

本発明の平版印刷版原版の製版においては、画像強度・耐刷性の向上を目的として、現像後の画像に対し、全面後加熱、もしくは、全面露光を行うことが有効である。現像後の加熱には非常に強い条件を利用することができる。通常は加熱温度が200~500の範囲で実施される。現像後の加熱温度が低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合には支持体の劣化、画像部の熱分解といった問題が生じる場合がある。

#### 【0126】

以上の処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機に掛けられ、多数枚の印刷に用いられる。

印刷時、版上の汚れ除去のため使用するプレートクリーナーとしては、従来より知られているPS版用プレートクリーナーが使用され、例えば、CL-1, CL-2, CP, CN-4, CN, CG-1, PC-1, SR, IC(富士写真フイルム株式会社製)等が挙げられる。

#### 【0127】

##### 【実施例】

以下、実施例によって本発明を説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[実施例1~6、比較例1、2]

[支持体の作製]

<アルミニウム板>

Si: 0.06質量%、Fe: 0.30質量%、Cu: 0.001質量%、Mn: 0.001質量%、Mg: 0.001質量%、Zn: 0.001質量%、Ti: 0.03質量%を含有し、残部はAlと不可避不純物のアルミニウム合金を用いて溶湯を調製し、溶湯処理、及び、ろ過を行った上で、厚さ500mm、幅1200mmの鋳塊をDC鋳造法で作製した。表面を平均10mmの厚さで面削機により削り取った後、550で、約5時間均熱保持し、温度400に下がったところで、熱間圧延機を用いて厚さ2.7mmの圧延板とした。更に、連続焼鈍機を用いて熱処理を500で行った後、冷間圧延で、厚さ0.24mmに仕上げ、JIS 1050材のアルミニウム板を得た。このアルミニウム板を幅1030mmにした後、以下に示す表面処理に供した。

10

20

30

40

50

## 【0128】

## &lt; 表面処理 &gt;

表面処理は、以下の ( a ) ~ ( j ) の各種処理を連続的に行うことにより行った。なお、各処理および水洗の後にはニップローラで液切りを行った。

## 【0129】

## ( a ) 機械的粗面化処理

図3に示したような装置を使って、比重1.12の研磨剤(パミス)と水との懸濁液を研磨スラリー液としてアルミニウム板の表面に供給しながら、回転するローラ状ナイロンブラシにより機械的粗面化処理を行った。図3において、1はアルミニウム板、2および4はローラ状ブラシ、3は研磨スラリー液、5、6、7および8は支持ローラである。研磨剤の平均粒径は30 $\mu$ m、最大粒径は100 $\mu$ mであった。ナイロンブラシの材質は6・10ナイロン、毛長は45mm、毛の直径は0.3mmであった。ナイロンブラシは300mmのステンレス製の筒に穴をあけて密になるように植毛した。回転ブラシは3本使用した。ブラシ下部の2本の支持ローラ(200mm)の距離は300mmであった。ブラシローラはブラシを回転させる駆動モータの負荷が、ブラシローラをアルミニウム板に押さえつける前の負荷に対して7kWプラスになるまで押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の移動方向と同じであった。ブラシの回転数は200rpmであった。

10

## 【0130】

## ( b ) アルカリエッチング処理

上記で得られたアルミニウム板をカセイソーダ濃度2.6質量%、アルミニウムイオン濃度6.5質量%、温度70 $^{\circ}$ の水溶液を用いてスプレーによるエッチング処理を行い、アルミニウム板を10g/m<sup>2</sup>溶解した。その後、スプレーによる水洗を行った。

20

## 【0131】

## ( c ) デスマット処理

温度30 $^{\circ}$ の硝酸濃度1質量%水溶液(アルミニウムイオンを0.5質量%含む。)で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後、スプレーで水洗した。デスマット処理に用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的粗面化処理を行う工程の廃液を用いた。

## 【0132】

## ( d ) 電気化学的粗面化処理

60Hzの交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。このときの電解液は、硝酸10.5g/L水溶液(アルミニウムイオンを5g/L、アンモニウムイオンを0.007質量%含む。)、液温50 $^{\circ}$ であった。交流電源波形は図4に示した波形であり、電流値がゼロからピークに達するまでの時間TPが0.8msec、duty比1:1、台形の矩形波交流を用いて、カーボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを用いた。使用した電解槽は図5に示すものを使用した。

30

電流密度は電流のピーク値で30A/dm<sup>2</sup>、電気量はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で220C/dm<sup>2</sup>であった。補助陽極には電源から流れる電流の5%を分流させた。その後、スプレーによる水洗を行った。

40

## 【0133】

## ( e ) アルカリエッチング処理

アルミニウム板に、カセイソーダ濃度2.6質量%、アルミニウムイオン濃度6.5質量%の水溶液を用いてスプレーによるエッチング処理を32 $^{\circ}$ で行い、アルミニウム板を0.50g/m<sup>2</sup>溶解し、前段の交流を用いて電気化学的粗面化処理を行ったときに生成した水酸化アルミニウムを主体とするスマット成分を除去し、また、生成したピットのエッジ部分を溶解してエッジ部分を滑らかにした。その後、スプレーによる水洗を行った。

## 【0134】

## ( f ) デスマット処理

50

温度 30 の硝酸濃度 15 質量%水溶液 (アルミニウムイオンを 4.5 質量%含む。) で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後、スプレーで水洗した。デスマット処理に用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的粗面化処理を行う工程の廃液を用いた。

## 【0135】

(g) 電気化学的粗面化処理

60 Hz の交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。このときの電解液は、塩酸 5.0 g/L 水溶液 (アルミニウムイオンを 5 g/L 含む。)、温度 35 であった。交流電源波形は図 4 に示した波形であり、電流値がゼロからピークに達するまでの時間 TP が 0.8 msec、duty 比 1:1、台形の矩形波交流を用いて、カーボン電極を対極として電気化学的粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを用いた。

10

使用した電解槽は図 5 に示すものを使用した。電流密度は電流のピーク値で 25 A/dm<sup>2</sup>、電気量はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で 50 C/dm<sup>2</sup> であった。その後、スプレーによる水洗を行った。

## 【0136】

(h) アルカリエッチング処理

アルミニウム板をカセイソーダ濃度 26 質量%、アルミニウムイオン濃度 6.5 質量%の水溶液を用いてスプレーによるエッチング処理を 32 で行い、アルミニウム板を 0.10 g/m<sup>2</sup> 溶解し、前段の交流を用いて電気化学的粗面化処理を行ったときに生成した水酸化アルミニウムを主体とするスマット成分を除去し、また、生成したピットのエッジ部分を溶解してエッジ部分を滑らかにした。その後、スプレーによる水洗を行った。

20

## 【0137】

(i) デスマット処理

温度 60 の硫酸濃度 25 質量%水溶液 (アルミニウムイオンを 0.5 質量%含む。) で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後、スプレーによる水洗を行った。

## 【0138】

(j) 陽極酸化処理

図 6 に示す構造の陽極酸化装置を用いて陽極酸化処理を行い、平版印刷版用支持体を得た。第一および第二電解部に供給した電解液としては、硫酸を用いた。電解液は、いずれも、硫酸濃度 170 g/L (アルミニウムイオンを 0.5 質量%含む。)、温度 38 であった。その後、スプレーによる水洗を行った。最終的な酸化皮膜量は 2.7 g/m<sup>2</sup> であった。

30

以上の処理により得られた支持体の Ra は 0.45 であった。

## 【0139】

〔下塗り〕

次に、このアルミニウム支持体に下記下塗り液をワイヤーバーにて塗布し、温風式乾燥装置を用いて 90 で 30 秒間乾燥した。乾燥後の被覆量は 10 mg/m<sup>2</sup> であった。

## 【0140】

<下塗り液>

・メチルアクリレート：エチルアクリレート：2 - アクリルアミド - 2 -	
メチル - 1 - プロパンスルホン酸ナトリウム塩の	
モル比 70 : 15 : 15 の共重合体	0.1 g
・2 - アミノエチルホスホン酸	0.1 g
・メタノール	50 g
・イオン交換水	50 g

40

## 【0141】

〔感光層〕

次に、下記感光層塗布液 [P-1] を調整し、上記の下塗り済みのアルミニウム板にワイヤーバーを用いて塗布した。乾燥は、温風式乾燥装置にて 122 で 43.5 秒間行って感光層を形成した。乾燥後の被覆量は 1.4 g/m<sup>2</sup> であった。

50

## 【0142】

<感光層塗布液 [ P - 1 ] >

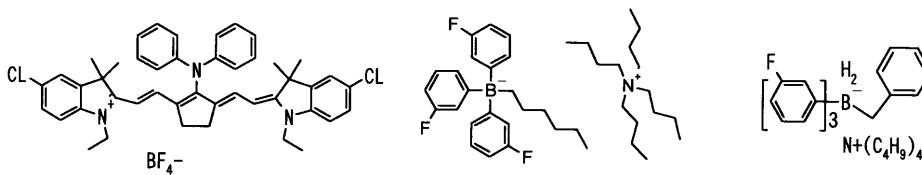
・赤外線吸収剤 ( I R - 1 )	0 . 0 8 g	
・本発明に係る重合開始剤	0 . 2 5 g	
・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート	1 . 0 0 g	
・バインダーポリマー ( B T - 1 )	1 . 0 0 g	
・エチルバイオレットのクロライド塩	0 . 0 4 g	
・フッ素系界面活性剤	0 . 0 3 g	
(メガファック F - 7 8 0 - F 大日本インキ化学工業 (株) )		
・本発明に係るカルボン酸化合物	表 1 に示す量	10
・メチルエチルケトン	1 0 . 4 g	
・メタノール	4 . 8 3 g	
・1-メトキシ-2-プロパノール	1 0 . 4 g	

## 【0143】

上記感光層塗布液に用いた赤外線吸収剤 ( I R - 1 ) 、重合開始剤 ( O S - 1 ) ~ ( O S - 4 ) 、及びバインダーポリマー ( B T - 1 ) の構造を以下に示す。

## 【0144】

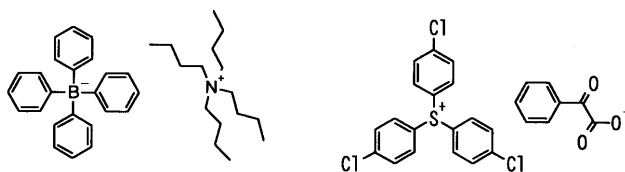
## 【化8】



赤外線吸収剤 (IR-1)

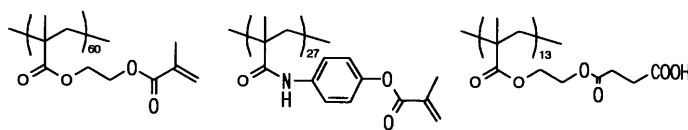
重合開始剤 (OS-1)

重合開始剤 (OS-2)



重合開始剤 (OS-3)

重合開始剤 (OS-4)



バインダーポリマー (BT-1)

## 【0145】

## 〔保護層〕

上記の感光層表面に、ポリビニルアルコール (ケン化度 9 8 モル % 、重合度 5 0 0 ) とポリビニルピロリドン ( B A S F 社製、ルビスコール K - 3 0 ) の混合水溶液をワイヤーバーを用いて塗布し、温風式乾燥装置にて 1 2 5 、 7 5 秒間乾燥させた。 P V A の含有量

は 85 質量%であり、塗布量（乾燥後の被覆量）は  $2.45 \text{ g/m}^2$  であった。表面の動摩擦係数は 0.45 であった。

以上のようにして、実施例 1～6 及び比較例 1～2 の平版印刷版原版を得た。

【0146】

[評価]

(1) 感度評価

得られた平版印刷版原版を、水冷式 40W 赤外線半導体レーザーを搭載した Creo 社製 Trendsetter 3244 VX にて、解像度 175 lpi、外面ドラム回転数 150 rpm、出力 0～8W の範囲で logE で 0.15 ずつ変化させて露光した。なお、露光は 25～50% RH の条件で行った。露光後、水道水による水洗により保護層を除去した後、富士写真フイルム社製 LP-1310 HII を用い、30～12 秒で現像した。現像液は、富士フイルム（株）社製 DV-2 の 1:4 水希釈水を用い、フィニッシャーは、富士フイルム（株）社製 FP-2W の 1:1 水希釈液を用いた。

現像して得られた平版印刷版の画像部濃度を、マクベス反射濃度計 RD-918 を使用し、該濃度計に装備されている赤フィルターを用いてシアン濃度を測定した。測定した濃度が 0.8 を得るのに必要な露光量の逆数を感度の指標とした。なお、評価結果は、比較例 1 で得られた平版印刷版の感度を 100 とし、他の平版印刷版の感度はその相対評価とした。値が大きいほど、感度が優れていることになる。結果を表 1 に示す。

【0147】

(2) 生保存性評価

未露光状態の平版印刷版原版を、45～75% RH で 3 日間保存した後、下記の方法で露光・現像して、非画像部濃度をマクベス反射濃度計 RD-918 を使用し測定した。また、作製直後の平版印刷版原版についても、同様の方法で露光・現像を行い、非画像部濃度を測定した。本実施例においては、それらの非画像部濃度の差 fog を求め、生保存性の指標とした。fog の値が小さいほど生保存性がよく、0.02 以下が実用上問題ないレベルである。結果を表 1 に示す。

【0148】

(露光・現像)

平版印刷版原版を、水冷式 40W 赤外線半導体レーザーを搭載した Creo 社製 Trendsetter 3244 VX にて、解像度 175 lpi のベタ濃度画像を、出力 8W、外面ドラム回転数 206 rpm、版面エネルギー  $100 \text{ mJ/cm}^2$  で露光した。露光後、水道水による水洗により保護層を除去した後、(1) 感度評価の現像工程と同じ方法で現像した。

【0149】

(3) 耐刷性評価

得られた平版印刷版原版に、水冷式 40W 赤外線半導体レーザーを搭載した Creo 社製 Trendsetter 3244 VX にて、解像度 175 lpi の 80% 平網画像を、出力 8W、外面ドラム回転数 206 rpm、版面エネルギー  $100 \text{ mJ/cm}^2$  で露光した。露光後、水道水による水洗により保護層を除去した後、(1) 感度評価の現像工程と同じ方法で現像し、平版印刷版を得た。

得られた平版印刷版を、小森コーポレーション（株）製印刷機リスロンを用いて印刷し、刷了枚数を耐刷性の指標とした。結果を表 1 に示す。

【0150】

【表 8】

10

20

30

40

表 1

	カルボン酸化合物 化合物No.	含有量(g)	重合開始剤 化合物No.	感度 25°C45%RH	生保存性 Δfog	耐刷性 (枚)
実施例1	5	0.11	OS-1	120	±0	10万
実施例2	1	0.08	OS-1	115	0.01	10万
実施例3	8	0.09	OS-2	130	0.02	12万
実施例4	9	0.12	OS-1	120	0.02	12万
実施例5	17	0.15	OS-3/OS-4*	120	0.01	11万
実施例6	19	0.1	OS-1	115	0.01	10万
比較例1	なし	—	OS-1	100	0.14	8万
比較例2	なし	—	OS-2	110	0.23	7万

\*) OS-3、OS-4共に0.25g

10

## 【0151】

表1から明らかなように、実施例1～6の平板印刷版原版は、感度、生保存性及び、耐刷性のいずれにおいても優れていることが判った。これに対し、比較例1、2の平板印刷版原版は生保存性及び耐刷性が劣っており、実用上問題があるレベルであることが判った。

## 【0152】

〔実施例7〕

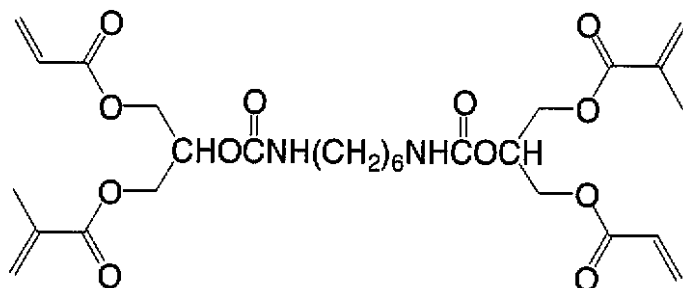
実施例1において、感光層塗布液〔P-1〕に用いたジペンタエリスリトールヘキサアクリレートを下記エチレン性不飽和結合含有化合物(M-1)に、バインダーポリマー(BT-1)をポリウレタン樹脂バインダー(P-2)に変更した以外は、実施例1と同様に平板印刷版原版を作製し、同様の実験評価を行なった。評価結果は、感度125、生保存性(fog)±0、耐刷性13万枚であり、感度、生保存性、耐刷性のいずれについても優れていることが判った。

20

## 【0153】

【化9】

## エチレン性不飽和結合化合物 (M-1)

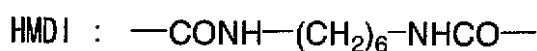
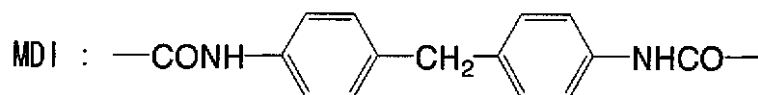


10

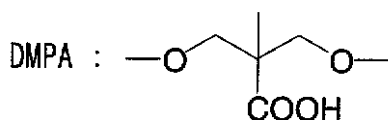
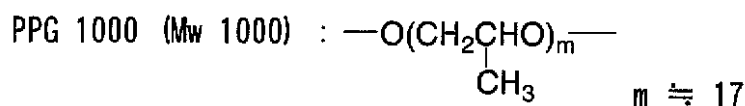
## ポリウレタン樹脂バインダーポリマー (P-2)

MDI / HMDI / PPG 1000 / DMPA = 40 / 10 / 11 / 39 mol%

20

 $M_w \approx 5.5$ 万

30



40

【 0 1 5 4 】

【 発明の効果 】

本発明によれば、高感度で且つ保存安定性（生保存性）が良好であり、ネガ型平版印刷版原版の感光層として有用な感光性組成物を提供することができる。また、赤外線レーザーによる高感度な記録が可能であり、保存安定性（生保存性）及び耐刷性に優れたネガ型平版印刷版原版を提供することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 図 1 】感光層の溶解挙動を測定するための D R M 干渉波測定装置の一例を示す概略構成図である。

50

【図2】現像液の感光層への浸透性を評価するのに用いられる静電容量の測定方法の一例を示す概略構成図である。

【図3】本発明に係る平版印刷版用支持体の作製における機械粗面化処理に用いられるブラシグレイニングの工程の概念を示す側面図である。

【図4】本発明に係る平版印刷版用支持体の作製における電気化学的粗面化処理に用いられる交番波形電流波形図の一例を示すグラフである。

【図5】本発明に係る平版印刷版用支持体の作製における交流を用いた電気化学的粗面化処理におけるラジアル型セルの一例を示す側面図である。

【図6】本発明に係る平版印刷版用支持体の作製における陽極酸化処理に用いられる陽極酸化処理装置の概略図である。

10

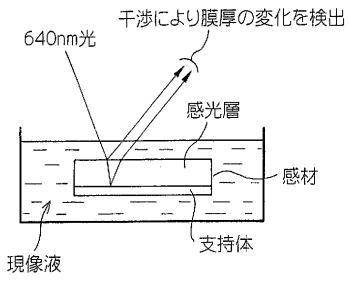
【符号の説明】

- 1 アルミニウム板
- 2、4 ローラ状ブラシ
- 3 研磨スラリー液
- 5、6、7、8 支持ローラ
- 11 アルミニウム板
- 12 ラジアルドラムローラ
- 13 a、13 b 主極
- 14 電解処理液
- 15 電解液供給口
- 16 スリット
- 17 電解液通路
- 18 補助陽極
- 19 a、19 b サイリスタ
- 20 交流電源
- 21 主電解槽
- 22 補助陽極槽
- 410 陽極酸化処理装置
- 412 給電槽
- 414 電解処理槽
- 416 アルミニウム板
- 418、426 電解液
- 420 給電電極
- 422、428 ローラ
- 424 ニップローラ
- 430 電解電極
- 432 槽壁
- 434 直流電源

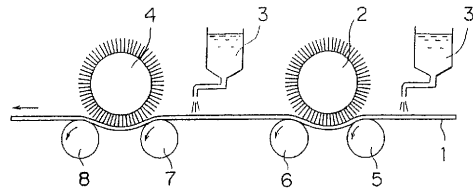
20

30

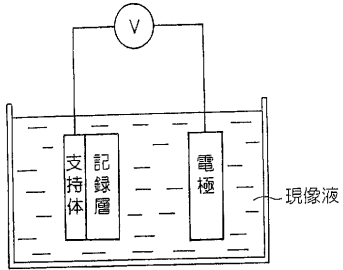
【 図 1 】



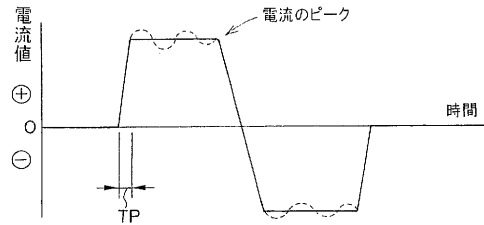
【 図 3 】



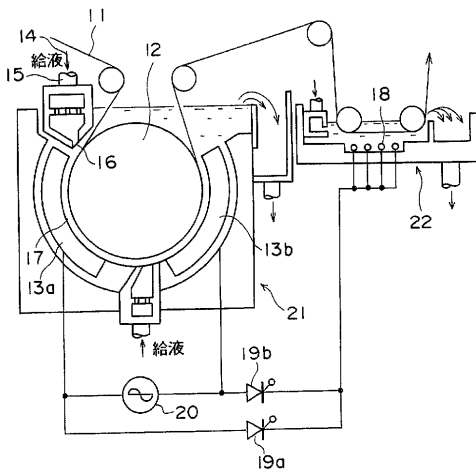
【 図 2 】



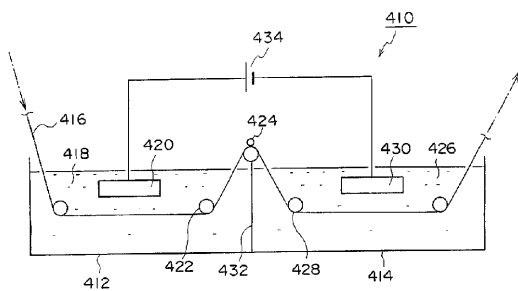
【 図 4 】



【 図 5 】



【 図 6 】



---

フロントページの続き

(72)発明者 室田 泰文

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AB03 AC08 AD01 BC32 BC42 BC51 CA41 CA50 CB13  
CB14 CB43 CB52 CC20 DA01 FA03 FA17  
2H096 AA08 BA05 BA16 BA20 EA04 GA08